EST AVAILABLE COP

PAT-NO:

JP360154648A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60154648 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE:

August 14, 1985

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHIRAI, MASAYUKI OKUYA, KEN YAMAZAKI, YASUYUKI OTSUKA, KANJI

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTDN/A

APPL-NO:

JP59010086

APPL-DATE: January 25, 1984

INT-CL (IPC): H01L023/24, H01L023/02

US-CL-CURRENT: 257/796

## ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the heat dissipation of a semiconductor device by coating a silicon gel to cover a semiconductor chip mounted in a package, forming a cap of a metallic material and bonding the inner surface to the silicon gel.

CONSTITUTION: A circuit board - formed with aluminum wirings is borded to the upper center of a package base 1, and external leads 3 are bonded with low melting point glass 4 to the periphery of the base 1. A chip 5 is directly mounted with a bump 5a on the board 2, and the hoard 2 and the leads 3 are connected via bonding wiring 6. Further, a spacer 7 is secured onto the leads 3, a silicon gel 8 is filled at the base 1 surrounded by the spacer, and the chip 5 is chated in least by the gel 8. Them, a metal cap 9 is placed on the spacer , integrally secured to the spacer, and the interior of the package is sealed by the cap 9. At this time, the cap 9 is punstrugged to directly contact the gel whith the inter surface of ....

converse.

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-154648

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和60年(1985)8月14日

H 01 L 23/24 23/02

7738-5F Z-7738-5F

審查請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

半導体装置 69発明の名称

> ②特 超59-10086 頗

29出 賏 昭59(1984)1月25日

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開 Ż. 砂発 明 者 白 # 優 発センク内

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開 勿発 明 者 奥 谷 識

発センタ内

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開 康 明 者 蓹 行 勿発 Щ 発センタ内

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所デバイス開 寬 治 砂発 睭 者 塓

発センタ内

東京都千代田区神田較河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 砂田

外1名 BY W 理 弁理士 高橋 明夫

細

発明の名称 半導体装置

特許請求の範囲

- 1. 半導体チップを内装したパッケージ内に、こ のチップを覆うようにシリコングルを充填する-方、パッケージのキャップには金属製キャップを 使用し、との金属キャップの内面を前記シリコン ゲルに接触させたことを特徴とする半導体装置。
- 2. 金属キャップを下方に凸状に形成し、この凸 部の内面に前記シリコンゲルを接触させてなる特 許請求の範囲第1項記載の半導体装置。
- 3. パッケージはブラスチック製のペースからな る特許請求の範囲第1項又は第2項記載の半導体 装储。
- 4. チップはフリップナップ型のチップである特 許請求の範囲第1項又は第2項記載の半導体装置。 発明の詳細な説明

## [ 均衡分野]

条册社协、当何要。 で 浩の 平 设化搬运、海绵之 ージに… 用して好適な半導体装置に関するものである。 〔背景技術〕

半導体装置ではパッケージ内に封入した半導体 チップから発生される熱を効果的に放熱すること がその特性を安定に保持する上で必要である。し かしたがら、ブラスチックパッケージ型改いはC CB ( コントロールド・コラップス・ポンディン グ)型の半導体装置では、いわゆる熱抵抗が大き く、効果的な放熟が期待できないという問題があ る。

即ち、ブラスチックパッケージ型では、ブリモ ールドしたブラスチックのペースとキャップとで パッケージを構成しているため、パッケージ自体 の熱伝導率が極めて低く、チップに発生した熱を 有効にパッケージ外表面にまで伝達することが栩 雌で放熱性が低いものとなる。また、CCB型の ものはパルプを介してチップを配線板に取着して いるので、チ 「祝先生」と熱性ペップを通じて が現板、更新 こう 保達さり、放然とい じればならず、 :に ここ、配験板における燃机

抗が大きいために放鰲性が低いものとなっている。

このため、特にCCB型のものではElectronics / June 16.1982のP143~146に新た な放熟手段が示されている。また、本願出顧人によってパッケージペースや配級板に熱伝導性の高い0.5~3.5重量%のペリリウムを含むSIC(炭化シリコン)焼結体を使用する試みもなされている。しかし、これらは構造が複雑であったり価格が極めて高い。近年の大チップ化に伴ないチップ 発熱量が大になると、従来のセラミックを使用したパッケージにおいても放熟性の問題が再検討されなければならない。

### [ 発明の目的]

本祭明の目的はブラスチック型、CCB累子型 はもとよりこれら以外の半導体装置においてもパッケージの熱抵抗の低減を図り、これにより放熱 性の極めて高い半導体装置を提供することにある。 本祭明の前記ならびにそのほかの目的と新規な

特徴は、本明細の記述および旅付図面からあきら、 かになるであろう。

はペース!と同一材料からなるその上面に A B 配 綴を形成した配紛板2を固滑している。この固滑 にけ Au ー Sn、 Pb ー Sn 等の低融点金属をペー スト材として利用できる。また、前記ペース1の 周辺には外部導出リード3を低融点ガラス4を用 いて閻騫している。そして、前記配線板2の上に は半田パンプ5gを有するチップ5をパンプ5 a を用いて直接的に装器し、かつ配線板 2 と前記外 部連出リード3と付失々ポンディングワイヤ6亿 ・て相互に接続を行なっている。更に、前記外部導 出リード3上に付ムライト材からなるスペーサ7 を閻光した上で、これに囲まれるペース1上にシ リコンゲル8を充塡し、とのシリコンゲル8によ り少なくとも前記チップ5を貰っている。しかる 上で、前記スペーサリ上に金属製のキャップ9を 敬せてとれない体的に固着し、とのキャップ9亿 よりバッケージ内部の利止を行なっている。との 电子 医复杂 人名马德尔 网络克斯斯斯 经工程的 禁制 The state of the s

## 〔発明の概要〕

本額において開示される発明のうち代表的なも のの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりであ 。る。

すなわち、パッケージ内に装置した半導体チップを関うようにシリコンゲルを被着すると共に、パッケージキャップを金属材にて形成しかつこの金属キャップの内面を前記シリコンゲルに接触した構成とすることにより、チップに発生した熱はシリコンゲルを介して直ちに金属キャップに伝達されることがら効果的に放散されることになり、これにより放熱性の高い半導体構造を容易に得ることができる。

#### (実施例1)

第1図は本発明をパンプ(突起)航極を用いてフェイスダウンポンディングしたフリップチップ 型の半導体装置に適用した実施例である。パッケージベース1は熱伝導率が比較的高い 0.5 ~ 3.5 重量%のベリリウムを含むホットプレスされた SiC から構成され、このベース1の上面中央に

て凸状に成形し、この下方凸部9 a をシリコンゲル 8 に接触させる構成が採用できる。キャップ9にけ A ℓ, C u 等種々の金属材が利用でき、その個階にも低融点金属やガラス等が利用できる。

以上の構成によれば、チップ5にはシリコンゲル8が被滑されかつシリコンゲル8は金属製キャップ9に接触しているので、チップ5に発生した然はシリコンゲル8を通して直ちにキャップ9に低達され、ここから外部に放散される。したがって、バンプ5a、配線板2およびベース1を通して放散される熱経路に比較して熱抵抗を格段に小さくでき、良好な放然効果を得ることができる。(実施例2〕

第2図は本条明をプラスチックバッケージ型の 半速体装置に適用した実施例である。樹脂等のプラスチック材をプレモールドしてなるペース11 の中央凹部底面には、シリコンゴム系の接着材を コロでできばはチップ!、を閉着してある。また、

- [[x] ] 有主航報票 、 翻 5 [[] 等 等 形成 5 ]。
- 文 ニュイドナフル プレナガー ヨガビンティル

導通接続している。そして、前記チップ12とリード13とをボンディングワイヤ15にて接続している。前記ベース11の周辺上にはプラスチック、好ましくは金属からなるスペーサ16を飲んがラス17等により個滑し、このカラス17年により個別により、したがル18で充塡している。このシリコングル18は前記チップ12を優うように投けており、しかされている。そのでで、前記スペーサ16に金属製のキャップ19の内面が前記シリコングル18に接触が、これを協力である。この場合において、前記して、前記して、からにはないが、この場合にないが、この場合にない。

本実施例にあっても、チップ12に発生した熱 はシリコンゲル18を通して直ちに金属製キャップ19に伝達されるため、効率のよい放熱を行な うことができる。また、本例ではスペーサ16に も金属材を使用できるので、シリコンゲル18に 伝達された熱をスペーサ16を通しても放熱でき、 効果を更に大きくできる。

#### 〔 実施例3〕

第3図および銀4図は夫々前配銀1図および銀2図の実施例の変形例であり、キャップ一部を変形したものである。なお、各図において第1図、 第2図と同一部分には同一符号を付して説明は省略する。

即ち、銀3図の例ではキャップ9の上面に複数 枚の放熱フイン10を立設し、キャップ9の放熱 面積の増大を図って放熱効果の向上を達成してい る。また、銀4図の例も同様にキャップ19に放 熱フィン20を立設し、更にスペーサ16にも放 熱フィン21を形成している。

#### (効果)

(1) パッケージ内に装着した半導体チップを優う ようにシリコンゲルを被着すると共に、キャップ を金属材にて形成しかつその内面が前配シリコン ゲルに接着されるように構成しているので、チッ プに発生した熱はシリコンゲルを通して直ちにキ

+ップに伝達されかつとれから放然されるので、 パッケージとしての熱抵抗を低減して良好な放熱 効果を得ることができる。

- (2) チップの熱はシリコンゲルおよび金属キャップを通して放熱されるのでパッケージベースの材質の熱伝導率に抱らず良好を放熱効果が得られ、プラスチック、セラミック、SiC 等のパッケージにおいても放熱効果の高い半導体装置を得るととができる。
- (3) プラスチックパッケージの放熱を高め得るので、低コストなプラスチックパッケージの実用性を高め、半導体装置の低コスト化を達成できる。
  (4) キャップの中央を下方に凸設しているので、キャップとチップとの間隔を小さくして熱放散速
- (5) キャップに放熱フィンを散けているので放然性を更に向下できる。

度を増大できる。

大上本等性によってなる地方で用しば無さいた。うぎます。 おおり こう、本で、 まずがり、、 は定さにでもわり、、 まつぎ を含

い範囲で様々変更可能であることはいうまでもない。 たとえば、バッケーシベースの形状や構造および材質、更には外部導出リードの構造、キャップの取付構造等は前例以外の種々の構造が採用できる。

## 〔利用分野〕

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野であるブラスチック型とCCBチップ型の半導体装置に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、セラミックやその外のバッケージ構造のものに適用することもできる。

#### 図面の簡単な説明

第1図は本条明の半導体装飾の断面図。

銀3図は他の実施例の断面図、

33.3 図は無1図の変形例の断面図、

第1回付第2回の変形例の抵血図である。

(4) (本の事業) (本

9 a … 凸部、 1 0 … 放熱フイン、 1 1 … ペース、
1 2 … チップ、 1 4 … 外部導出リード、 1 5 … ポ
ンディングワイヤ、 1 5 … スペーサ、 1 8 … シリ
コンゲル、 1 9 … 金属キャップ、 1 9 a … 凸部、
2 0、 2 1 … 放然フイン。

代理人 弁理士 髙 篠 明 (失









